PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-328071

(43) Date of publication of application: 28.11.2000

(51)Int.CI.

C10J 3/00 B09B 3/00 C01B 3/36 C01B 3/50 C02F 1/58 C10K 1/08 C10K 3/00 F23G 5/027

(21)Application number: 2000-066282

(71)Applicant: UBE IND LTD

EBARA CORP

(22)Date of filing:

10.03.2000

(72)Inventor: KAMEDA OSAMU

TERAUCHI MAKOTO MIYOSHI YOSHIHISA FUJINAMI SHOSAKU

(30)Priority

Priority number: 11066717

Priority date: 12.03.1999

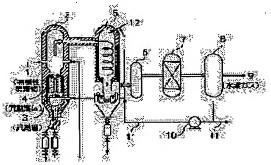
Priority country: JP

(54) PROCESS FOR RECYCLING GAS, WASTE WATER AND PARTICULATE SLAG IN WASTE GASIFICATION TREATMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively recycle slag containing gaseous CO2, and unburned carbon and waste water containing impurities such as heavy metals having been separated in an acidic gas-removing apparatus from the gas obtained by subjecting organic waste to gasification treatment in a fluidized bed low temperature gasification furnace and a high temperature gasification furnace.

SOLUTION: In obtaining purified H2 gas 9 by passing the formed gas through a gas washing tower 6 and a CO conversion apparatus 7 and successively through an acidic gas-removing apparatus 8, the CO2 gas from the acidic gas-removing apparatus 8 is made to be a fluidized gas in a low temperature gasification furnace 2 and further used as the oxygen diluting gas in circulation to a high temperature gasification furnace 5. The washed gas from the washing tower is, for example, branched and treated by providing a bypass between the gas washing tower 6 and the acidic gas-removing apparatus



8 without passing through the CO conversion apparatus 9 or by providing another acidic gasremoving apparatus to enable the combined production of H2 and CO or a synthetic gas with their varied ratios. The particulate slag from the furnace bottom of the high temperature gasification furnace is returned to the low temperature gasification furnace by a carrier line to effect regasification.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-328071 (P2000-328071A)

(43)公開日 平成12年11月28日(2000.11.28)

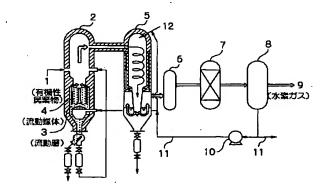
(51) Int.Cl.? 酸別記号			FI			デーマコート*(参考)				
C10J	3/00	PMO THE . 7		C1		3/00		ĸ		,,
B09B	3/00	ZAB			9 B			3 0 2 G		
DOOD	0,00	302		CO		3/36		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
C 0 1 B	3/36					3/50		•		
CUID	3/50			C 0	2 F	1/58		L		
	0,00		審查請求			項の数5	OL	(全 10 頁)	最終頁に	.続<
(21) 出願番号		特顧2000-66282(P2000-	-66282)	· (71)	出願人	000000	206			
						宇部興	産株式	会社		
(22)出願日		平成12年3月10日(2000.3.10)				山口県	宇部市	西本町1丁目1	12番32号	
			•	(71)	出願人	000000	239			
(31)優先権主張番号		特願平11-66717				株式会	社在原	製作所		
(32)優先日		平成11年3月12日(1999.3	3. 12)			春京東	大田区	羽田旭町11番	1号	
(33)優先権主張国		日本 (JP)		(72)	発明者	角田	修			
•	`					山口県	字部市	西本町1丁目	12番32号	宇部
:						興産株	式会社	宇部本社内		
				(74)	代理人	L 100075	214			
						弁理士	丸岡	政彦		
•		,			•				最終頁に	-14

(54) 【発明の名称】 廃棄物ガス化処理におけるガスと排水と微粒スラグのリサイクル方法

(57)【要約】

【課題】 有機性廃棄物を流動層低温ガス化炉と高温ガス化炉でガス化処理し、その生成ガスから酸性ガス除去装置において分離したCO、ガス、未燃炭素を含むスラグ、重金属等不純物を含む排水の効果的なリサイクル利用を図る。

【解決手段】 前記生成ガスをガス洗浄塔6とCO転化 装置7の経由後、酸性ガス除去装置8を経て精製H、ガス9を得る場合において、前記酸性ガス除去装置8からのCO、ガスを低温ガス化炉2の流動化ガスとし、また、高温ガス化炉5の酸素ガス稀釈剤として循環利用する。洗浄塔6と酸性ガス除去装置8間にCO転化装置7を経由しないバイバスを設ける、また、別個の酸性ガス除去装置を設けて洗浄塔からの洗浄ガスを分岐させて処理する等により、H、とCOとの併産、あるいは比率を変えた合成ガスの製造を可能にする。高温ガス化炉炉底からの微粒スラグを搬送ラインにより低温ガス化炉に戻して再ガス化を図る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスをCO転化装置を経由させるかまたは経由させずに酸性ガス除去装置に通してCO。ガスを分離し、分離後のCO。ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとして供給するとともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給するようにしたことを特徴とする廃棄物 10ガス化処理におけるガスリサイクル方法。

【請求項3】 流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスの一部をCO転化装置に経由させた後第1酸性ガス除去装置に供給してCO、ガスを分離し、残りの前30記洗浄ガスを分岐させてCO転化装置を経由することなく第2酸性ガス除去装置に供給してCO、ガスを分離すると共にH、ガスおよびCOガスを得、前記第1酸性ガス除去装置により分離したCO、ガスと、前記第2酸性ガス除去装置により分離したCO、ガスとを合流させ、合流後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に酸素ガス稀釈剤として供給するとともに、前記高温ガス化炉に酸素ガス稀釈剤として供給するようにしたことを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法。

【請求項4】 流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃 40 棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャー を高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通した後、洗浄ガスをCO転化装置を経由させるかまたは経由させずに酸性ガス除去装置に通してCO、ガスを分離し、分離後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとして供給するとともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給することに加えて、前記高温ガス化炉からの炉底排出水から塩化アンモニウムを回収する塩化アンモニウム分離水を 50

前記低温ガス化炉及び/又は前記高温ガス化炉に注入することを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスおよび排水のリサイクル方法。

【請求項5】 流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスをCO転化装置を経由させるかまたは経由させずに酸性ガス除去装置に通してCO,ガスを分離し、分離後のCO,ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとして供給するとともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給することに加えて、前記高温ガス化炉内を流下する溶融灰が急冷水と接触して生成する微粒スラグをスラリー水状態で前記低温ガス化炉に導入し、含有する未反応炭素分を再度ガス化反応に供することを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスおよび微粒スラグのリサイクル方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、廃棄物ガス化処理におけるガス等のリサイクル方法に関し、特に、都市ゴミ、下水汚泥、廃プラスチック、廃FRP、バイオマス廃棄物、自動車廃棄物、廃油その他の有機性廃棄物を熱分解ガス化し、前記の有機性廃棄物中に含まれる金属をリサイクル利用可能な未酸化の状態で排出するとともに、ガス状物から有用ガスに転換してこれを資源化し、同時に生成ガスまたはその不要成分のリサイクル使用によって効率的な廃棄物処理ができるようにした廃棄物ガス化処理におけるガス等のリサイクル方法に関する。【0002】

【従来の技術】都市ゴミ、下水汚泥、廃プラスチック、廃FRP、バイオマス廃棄物、自動車廃棄物、廃油等に代表される有機性廃棄物は、一般的に焼却炉による焼却処理により滅容化されるか、あるいは未処理のまま埋立て処分されており、これらがリサイクル利用される量は全体からみればどく僅かに止まっている。前記の焼却炉においても、とれまではストーカ炉や流動層炉が用いられてきたが、燃焼時の空気比が高いため排ガス量が多いという問題があり、また、炉から排出された金属類は酸化されているためリサイクルには適さなかった。すなわち、炉底から回収される金属は酸化されるため有効なリサイクルはできなかった。こうした焼却処理設備に灰溶融設備を併設するところも増えつつあるが、装置全体の建設コストや運転コストを押し上げる結果となっている。

【0003】こうした問題を解決するために特開平7-332614号の発明が提供されている。この発明においては、有機性廃棄物を流動層ガス化炉へ供給して比較的低温下でガス化して、有価金属を取り出すとともに、生成ガスと未燃チャー(以下、単にチャーという)を後

3

段の溶融燃焼炉に供給して灰の溶解温度以上の高温下で 完全燃焼させることにより、灰分を溶融スラグ化するこ とで減容化して埋立て可能な安定なスラグにして埋立て 処分地を延命化したり、土建材としてリサイクルする方 法を提示している。この発明の方法は、前段の流動層ガ ス化炉により廃棄物からチャーを含む可燃性ガスを生成 させ、後段の溶融燃焼炉へ供給し、高温下で完全燃焼す ることにより、ダイオキシン類の完全分解と灰分の溶融 スラグ化による無害化を期待するものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように、流動層ガス化炉の生成したガスとチャーを後段の溶融燃焼炉にて完全燃焼させた場合には、溶融燃焼炉では排ガスの保有する熱の有効利用を図ることができるものの、後段を高温の完全燃焼から高温のガス化へ切り替えることにより、生成ガスをH、(水素)ガス、さらに、H、とCO(一酸化炭素)を主体とする合成ガス等に変換して化学工業用原料としてリサイクルする方法が提唱されている。この場合、排ガスを大気放出するための煙突は一切不要である。これが、いわゆるケミカルリサイクルの考20え方である。

【0005】とのような観点から、流動層ガス化炉にて 比較的低温で一次ガス化し、得られたガスとチャーを高 温ガス化炉に供給して高温下で二次ガス化し、この生成 二次ガスを精製して、H、ガス、さらには、H、とCO を主体とする合成ガスに変換させることにより、生成ガ スの資源化を図ることができる。しかし、このような場 合においては、前記流動層ガス化炉では流動媒体の流動 化と酸素の稀釈を兼ねたスチーム等のガスが多量に必要 となり、運転コストが高くなるという問題があった。

【0006】このため、流動層ガス化炉による一次ガス化と高温ガス化炉による二次ガス化を行うに際して、生成した二次ガスの一部をリサイクル利用して流動層ガス化炉の流動化ガスの一部として利用することにより、運転コストの低減を図ることができるともに、合成ガスを効率的に生成できるようにした廃棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法はすでに本発明者等によって提案されている(特開平11-43681号)。

【0007】すなわち、図7はそのガスリサイクル方法を示すフロー図であって、有機性廃棄物1を、流動層3 40内にて矢印のように流動媒体4を旋回させるようにした流動層低温ガス化炉2により比較的低温(550~850°C)下にて含酸素ガスと接触させて、有機性廃棄物1を一次ガス化させ、得られたガスとチャーを高温ガス化炉5に導入し、ことで炉頂部に供給した酸素ガス12と接触させることにより、高温(1200~1600°C)下にて二次ガス化させた後、この生成二次ガスを、ガス中に同伴される微粒スラグを分離するためのガス洗浄塔6、COガスをH,ガスに転化させるためのCO転化装置7、およびCO,ガス等酸性ガスを除去するための酸 50

性ガス除去装置8に通して精製H、(水素)ガス9が得られるようにするとともに、前記酸性ガス除去装置8において分離されたCO、ガスの一部を循環ガスコンプレッサ10により炭酸ガス流路11を経由して前記流動層低温ガス化炉2の流動層3に返送して従来のスチームに代わる流動化ガスとして使用し、この場合、CO、リッチガスを用いることで低温ガス化炉2における合成ガスの生成効率を向上させる。

[0008]一方、高温ガス化炉炉底からのスラグは、スラグロックホッパ20を介して排水と共に炉外に排出されるが、この排水は、低濃度の塩化アンモニウムを含むので、この塩化アンモニウムの回収を図るとともに、この塩化アンモニウム回収設備における循環利用を図るための排水処理が行われている。なお、前記塩化アンモニウムは、低温ガス化炉及び高温ガス化炉内において、廃棄物中のポリ塩化ビニル等に由来して発生するHC1ガスの一部が、発生ガス中に共存するN、ガスとH、ガスとの反応で生成したアンモニアあるいは系内に導入されたアンモニアによって中和されて生成するものである。すなわち、前記排水を濃縮することにより塩化アンモニウムを晶析させ、さらに遠心分離機等による固液分離操作により塩化アンモニウム製品を得ることができる。

【0009】しかしながら、前記酸性ガス除去装置からの分離CO。の利用は一部であり、さらに利用率を高める有効な手段が求められ、また、前記排水についても、なお重金属等不純物が含まれているので、処理水の循環による有効利用の観点から、系路内の不純物の蓄積防止のための有効な手段が求められていた。さらもまた、前記高温ガス化炉から排出される微粒スラグにはなお多くの未反応炭素が含まれているという問題があった。そして、これらの問題点の解消とともに、有機性廃棄物の多様化、処理の工業化の観点から低温ガス化炉と高温ガス化炉により生成される合成ガスの効率的な回収を図るための効果的なガス等のリサイクル方法が要望されている状況にある。

【0010】したがって、本発明の目的とするところは、生成ガスの精製に伴って分離したCO、ガスを流動層を用いた低温ガス化炉の流動化ガスの一部として利用するに止まることなく、さらに利用率を高めるとともに、高温ガス化炉からの排水中の不純物除去を効率的に進め、また高温ガス化炉からの微粒スラグ中の未反応炭素の活用を図り、低温ガス化炉と高温ガス化炉により発生するガスと排水と微粒スラグをより効果的に利用し、合成ガスの効率的な回収が図れるガス等のリサイクル方法を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための研究の結果、例えばCO転化後に分離されたCOzガスを前記流動化ガスの一部として利用するとともに、高

温ガス化炉にも供給すれば、該髙温ガス化炉酸素ガス稀 釈剤として利用でき、髙圧スチームの使用量低減等ラン ニングコストの低減および発生ガス中のCOガスの高収 率化が可能であり、さらには生成二次ガスの一部を洗浄 後C〇転化装置を経由させることなく直接酸性ガス除去 装置に供給するようにすることにより任意のCO/H2 比の合成ガスが得られるとと、また髙温ガス化炉からの 生成二次ガスを洗浄後一部を分岐し、CO転化すること なく新たな酸性ガス除去装置に供給することにより、合 成ガスと水素ガスの2種を併産できることを見い出し、 さらにまた、前記低温ガス化炉及び/又は髙温ガス化炉 に、排水処理工程として設けた塩化アンモニウム回収設 備から発生する塩化アンモニウム分離水を注入すること により重金属等を溶融スラグに固定でき、もって塩化ア ンモニウム回収設備の循環水系における重金属等不純物 の蓄積が防止できることを見い出し、そしてまた、高温 ガス化炉で未反応炭素分を巻き込んで排出される微粒ス ラグは炉底排出水と共にスラリー状態で低温ガス化炉に 圧入し、再度ガス化反応に供することにより、ガス化処 理装置全体における炭素転換率すなわちガス化効率を向 20 上できることを見い出し、新規なガス等リサイクル方法 として、本発明を達成した。

【0012】すなわち、本発明は、第1に、流動層を用 いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化 させ、生成するガスとチャーを髙温ガス化炉に導入して 酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを 洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスをCO転化装置を 経由させるかまたは経由させずに、酸性ガス除去装置に 通してCO、ガスを分離し、分離後のCO、ガスを前記 低温ガス化炉に流動化ガスとして供給するとともに、前 記髙温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給するよう にしたことを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガス リサイクル方法を、第2に、流動層を用いた低温ガス化 炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成する ガスとチャーを髙温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給 により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して 洗浄した後、H、ガスおよびCOガスを含む洗浄ガスの 一部をCO転化装置に流通させてCO転化反応させると ともに、残りの前記洗浄ガスを前記CO転化装置をバイ パスする分岐流路を経由させ、前記CO転化反応後のガ 40 スと合流させた後、酸性ガス除去装置に通してCO、ガ スを分離し、分離後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に 流動化ガスとして供給するとともに、前記高温ガス化炉 にも酸素ガス稀釈剤として供給するようにしたことを特 徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法 を、第3に、流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄 物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを 高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス 化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗 浄ガスの一部をCO転化装置に経由させた後第1酸性ガ

ス除去装置に供給してCO、ガスを分離し、残りの前記 洗浄ガスを分岐させてCO転化装置を経由することなく 第2酸性ガス除去装置に供給してCO、ガスを分離する とともにH、ガスおよびCOガスを得、前記第1酸性ガ ス除去装置により分離したCO、ガスと、前記第2酸性 ガス除去装置により分離したCO、ガスと、前記第2酸性 ガス除去装置により分離したCO、ガスを合流させ、合 流後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとし て供給するとともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀 釈剤として供給するようにしたことを特徴とする廃棄物 ガス化処理におけるガスリサイクル方法を提供する。

【0013】本発明は、また、第4に、流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスをCO転化装置を経由させるかまたは経由させずに酸性ガス除去装置に通してCO、ガスを分離し、分離後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとして供給用するとともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給することに加えて、前記高温ガス化炉からの炉底排出水から塩化アンモニウムを回収する塩化アンモニウム回収設備において生成する塩化アンモニウム分離水を前記低温ガス化炉では対することを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスおよび排水のリサイクル方法を提供する。

【0014】本発明は、さらに、第5に、流動層を用いた低温ガス化炉に有機性廃棄物を供給して一次ガス化させ、生成するガスとチャーを高温ガス化炉に導入して酸素ガスの供給により二次ガス化させ、生成するガスを洗浄塔に通して洗浄した後、洗浄ガスをCO転化装置を経由させるかまたは経由させずに、酸性ガス除去装置に通してCO、ガスを分離し、分離後のCO、ガスを前記低温ガス化炉に流動化ガスとして供給するともに、前記高温ガス化炉にも酸素ガス稀釈剤として供給することに加えて、前記高温ガス化炉内を流下する溶融灰が急冷水と接触して生成する微粒スラグをスラリー水状態で前記低温ガス化炉に導入し、含有する未反応炭素分を再度ガス化反応に供することを特徴とする廃棄物ガス化処理におけるガスおよび微粒スラグのリサイクル方法を提供す

[0015]

【発明の実施の形態】有機性廃棄物を流動層を用いた低温ガス化炉により比較的低温度(450~850℃、詳しくは、流動層の層内温度は450~650℃、フリーボード部の温度は650~850℃になるような温度が好ましい)の下で含酸素ガスと接触させて、部分燃焼により熱分解ガス化することにより廃棄物を一次ガス化させ、得られたガスとチャーを高温ガス化炉に導入し、ここで再度含酸素ガスと接触させることにより高温度(1200~1600℃)の下で二次ガス化させて、COと

20

H, を主体とした合成ガスを生成することができる。な お、前記のガス化は、一般に5~90気圧の加圧下で行 うが、常圧で行ってもよい。

【0016】高温ガス化炉からのH、とCOと少量のC O、を含む生成二次ガスをガス洗浄塔に通して除塵を行 い、この洗浄ガスをCO転化装置に通して水との反応で COからH、どCO、への転化を行わせ、次いで、酸性 ガス除去装置に供給することにより、CO、等酸性ガス を分離して精製H、ガスを得ることができる。この場 合、前記洗浄ガスをCO転化装置を通すことなく直接酸 10 性ガス除去装置に供給すれば、H、とCOを主体とした 精製合成ガスを得ることができる。

【0017】前記酸性ガス除去装置で除去分離されたC 〇、ガス流を分岐し、分岐した〇〇、ガスの一部を流動 層を用いた低温ガス化炉に流動化ガスとして供給し、一 部を髙温ガス化炉に供給して酸素ガスの稀釈剤として用 いる。低温ガス化炉と高温ガス化炉に供給したCO、ガ スは、髙温ガス化炉においてCOの収率を髙める効果を 持つ。酸素稀釈剤として前記の分離CO、ガスを利用す ることにより、従来酸素稀釈剤として用いられてきた高 価な髙圧スチームの使用量を大量に節減できることにな り、ランニングコストの大幅な低減が可能になるもので

【0018】なお、流動層低温ガス化炉に流動化ガスと してCO、ガスを供給した場合のガス化反応は、次式 $C+CO_2 \rightarrow 2CO$

で示され、流動化ガスとしてスチームを供給した場合の ガス化反応は、次式

 $C+H_2 O \rightarrow CO+H_2$

で示される。両反応における層内温度に対する反応速度 30 定数の関係は、図6に示される通りで、本発明におい て、流動化ガスとして従来のスチーム使用に代えてCO ,ガスを用いることにより、低温ガス化炉におけるガス 化反応が促進され、COガスの収率は著しく向上すると とになる。また、安定した長期の連続ガス化操業を行う 点からも、低温ガス化炉の層内温度を450~650℃ とすることが好ましいことがこの図6によりわかる。特 に、低温ガス化炉の操作温度が450~650℃の範囲 において、流動化ガスにスチームを使用するよりもCO ,ガスを用いた方が有機性廃棄物のガス化反応が促進さ れることが図6より判明したが、450~650℃の範 囲では層内温度が低い方がより熱分解反応速度の優位性 が顕著である。実質的な操作温度は600℃前後であ り、当該温度においてもスチームを用いるよりCO、ガ スを流動化ガスとして用いることの優位性が認められ た。

【0019】また、髙温ガス化炉の炉底から、スラグロ ックホッパを介してスラグとともに排出された排水は塩 化アンモニウムを含み、塩化アンモニウム回収工程に供 されるが、該塩化アンモニウム回収工程からの塩化アン 50 においては、流動化用ガスとしてのスチームの代わりに

モニウム分離水の一部を受け入れて低温ガス化炉及び/ 又は高温ガス化炉に圧入させることにより、塩化アンモ ニウム分離水中の重金属等不純物は、髙温ガス化炉内の 溶融スラグに固定されることになる。

【0020】さらに、髙温ガス化炉では、上部の燃焼室 で溶融した溶融灰の液滴が下部の急冷室の急冷水中に接 触することにより微細化して微粒スラグとなり、スラリ ー状で炉底から排出される。この微粒スラグを含むスラ リーはその後セトラへ供給され、セトラ上部からは清澄 水が、下部からは固形分濃度の比較的高いスラリーが排 出される。微粒スラグは、前記のように利用しやすい微 細な形の未反応炭素を含んでおり、スラリー水状態のま ま、あるいは、予備湿式粉砕機で予備粉砕した後、低温 ガス化炉に圧入することにより再度ガス化反応に供して 炭素分の有効利用を図ることができる。

【0021】本発明では、ガス等のリサイクル方法にお いて以下のような特長を有する。

(1) CO転化後に酸性ガス除去装置において酸性ガス として分離されたCOzを、高温ガス化炉に供給するC とにより、高温ガス化炉における吹込み酸素ガスの稀釈 剤として利用でき、したがって髙圧スチームの使用量を 低減でき、ランニングコストを低減でき、発生ガスの収 率をアップできる等の効果がある。さらに、最終的に大 気に放出するCO」(二酸化炭素)ガスの量を削減する ことにより地球温暖化の防止にも貢献できる。

【0022】(2)生成二次ガスを洗浄後、CO転化装 置と酸性ガス除去装置を経由させることにより、H、ガ スを得ることができるが、この時、生成二次ガスの適当 量(すなわち一部)をCO転化工程を経由させずに直接 前記酸性ガス除去装置に供給させることにより、H、ガ スに代えて任意のCO/H、比の合成ガスを得、これ を、例えばメタノール合成用やオキソ合成用などの用途 に利用することができる。前記酸性ガス除去装置からの CO、ガスの一部は低温ガス化炉と高温ガス化炉に循環 利用される。

【0023】(3)生成二次ガスを、洗浄後、CO転化 装置と酸性ガス除去装置を経由させることによりH、ガ スが得られるが、この時、生成二次ガスを一部分岐させ て、CO転化装置を経由させることなく、前記酸性ガス 除去装置とは別個の酸性ガス除去装置を通すことにより 合成ガスを得ることができ、前記のH、と共に2種類の ガスを同時に得ることができる。CO、ガスは前記の両 酸性ガス除去装置から分離され、低温ガス化炉と高温ガ ス化炉に循環利用できる。

【0024】(4)流動層低温ガス化炉の流動化用ガス としてスチームの代わりにCO、ガスを用いることによ り、図6に示すように、流動層低温ガス化炉内での有機 性廃棄物の熱分解反応速度が著しく改善されており、か つ流動層低温ガス化炉の温度が450~650℃の範囲

CO、ガスを用いた方が反応は安定しており、プラントの温度操作が容易となる。

[0025](5)プラント全体としてのCO、ガスの大気への放出量を比較した場合、スチームの場合ではスチームを発生するためにボイラーへ燃料を供給して発生するCO、ガス量より、酸性ガス除去装置でCO、ガスを吸収除去して流動層低温ガス化炉に戻す際に、コンプレッサーにて所望の圧力に昇圧するために使用する燃料から発生するCO、ガス量の方が少なく、地球環境に配慮したプラントといえる。

【0026】(6) 排水処理としての塩化アンモニウム回収工程からの塩化アンモニウム分離水を低温ガス化炉及び/又は高温ガス化炉に供給することによって、該塩化アンモニウム分離水の重金属等不純物が高温ガス化炉溶融スラグに固定され、塩化アンモニウム回収設備循環水系における重金属等の不純物蓄積を防止できる。

【0027】(7)高温ガス化炉で溶融された溶融灰の液滴が急冷水と接触し、未反応炭素分と巻き込んで生成する微粒スラグが炉底排出水中に懸濁したスラリーを、低温ガス化炉に圧入し、再度ガス化反応に供することに 20より、でガス化処理装置全体での炭素の利用率を高めるとともに、水性ガス化反応により炭素転換率(ガス化効率)を高めることができる。以下実施例をもって本発明をさらに説明するが、本発明の範囲はこれらに制限されるものではない。

[0028]

【実施例1】図1は、本実施例1に係る廃棄物ガス化処 理におけるガスリサイクル方法を示すフロー図である (以下の本発明に係る装置においては、前記図6と実質 的に同一物については同符号を使用する)。このガス化 30 処理装置においては、有機性廃棄物1は流動層3内にて 流動媒体4を旋回させるようにした流動層低温ガス化炉 2に投入され、流動層3において450~850℃の比 較的低温下で一次ガス化される。この流動層ガス化炉2 の温度は、前記のように、CO」を流動化ガスとして用 いた場合には650℃以下の比較的低温側で安定した炭 素のガス化反応が行われ、またCO収率の点からも45 0~650℃が好ましいが、650℃以下で操業できる ことは、廃棄物中にアルミニウム類が混入している時 に、アルミニウムの融点が約670℃であることから、 前記融点以下の温度で操作する場合に有利である。生成 した一次ガスはチャーを同伴した状態で後段の髙温ガス 化炉5に導入され、炉頂部への酸素ガス12の吹込みに よって1200~1600℃の高温下で部分燃焼により 二次ガス化される。次いで、生成した二次ガスはガス洗 浄塔6とC0転化装置7を経て酸性ガス除去装置8で処 理され、CO、ガスを分離除去したH、ガス9が得られ

【0029】酸性ガス除去装置8で分離されたCO、ガスは循環ガスコンプレッサ10により、炭酸ガス流路1

1を通って前記流動層低温ガス化炉2に流動化ガスとして送られるとともに、酸素ガス稀釈剤として高温ガス化炉5に送られる。すなわち、このCO、ガスは、高温ガス化炉5において、コストの高い高圧スチームの代わりに炉頂部及び/又は炉側部から酸素ガス12に混合して吹き込まれ、ガス化剤としての酸素ガス12の稀釈剤となるのでランニングコストの低減に役立つほか、CO、ガスを入れることによりCO転化反応平衡上からCOガス収率の向上が期待できる。

10

10 [0030]

【実施例2】図2は、本実施例2に係る廃棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法を示すフロー図である。この実施例2の方法では、実施例1の場合と同様に、流動層低温ガス化炉2と高温ガス化炉5において有機性廃棄物1が2段階のガス化処理を受け、生成した二次ガスはガス洗浄塔6とCO転化装置7と酸性ガス除去装置8を経由して処理される。なお、低温ガス化炉のフリーボード部には必要に応じてO、ガスを供給してガス化を促進させるが、この時CO、ガスを稀釈ガスとして用いることもできる。

【0031】しかし、この実施例2の方法に係るガス化 処理装置においては、ガス洗浄塔6とCO転化装置7間 のガス流路を分岐させてCO転化装置7と酸性ガス除去 装置8間のガス流路で再び合流する分岐流路13を設け てあり、生成二次ガスは、ガス洗浄塔6で洗浄処理され た後、一部がCO転化装置7を経由することなく、すな わちCOガスが転化処理されることなく分岐流路13を 経由し、前記CO転化装置7を経由した処理ガスに合流 されて酸性ガス除去装置8に供給されようにしてある。 【0032】したがって、分岐流路13のガス制御弁に より制御された量のCOガスを酸性ガス除去装置8に供 給させることができ、酸性ガス除去装置8においてCO 、ガスを除去することにより、任意のCO/H、比の合 成ガス14を得ることができるものである。例えば、メ タノール (CH, OH) 合成を目的とする場合、モル比 がCO: H, = 1:2となるようにガス流量の制御を行 うことにより所望の組成の合成ガスを得ることができ る。なお、酸性ガス除去装置8からのCO、を含む分離 ガスは、実施例1の場合と同様に、循環ガスコンプレッ サ10により、炭酸ガス流路11を経由して、一部は流 動化用ガスとして流動層低温ガス化炉2に、また、一部 は酸素ガス稀釈剤として髙温ガス化炉5に供給される。 [0033]

【実施例3】図3は、本実施例3に係る廃棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法を示すフロー図である。この実施例3に係るガス化処理装置においては、実施例1の場合と同様に、有機性廃棄物1を2段でガス化処理する流動層低温ガス化炉2と高温ガス化炉5を備え、この高温ガス化炉5からの生成二次ガスを処理するガス洗浄塔6とCO転化装置7と第1の酸性ガス除去装置15

を備えている。

【0034】しかし、との実施例3のガス化処理装置に おいては、さらに、ガス洗浄塔6とCO転化装置7間に おいてガス切換弁16を介した分岐流路17を設けて、 CO転化装置を経由させることなく新たに設けた第2の 酸性ガス除去装置18に接続させてあり、また、この第 2の酸性ガス除去装置18からの分岐炭酸ガス流路19 は炭酸ガス流路11に接続させてあるが、図示しない仕 切弁を分岐炭酸ガス流路19に設けて第1酸性ガス除去 装置15と第2酸性ガス除去装置18とを縁切り可能と 10 している。

【0035】すなわち、実施例3の方法では、髙温ガス 化炉5からの生成二次ガスがガス洗浄塔6とC0転化装 置7の間に設けられたガス切換弁16により適切な比率 で2つの流れに分けられ、CO転化装置7と第1の酸性 ガス除去装置15を経由してH, ガス9を得る第1の生 産ラインと、CO転化装置7を通らずに第2の酸性ガス 除去装置18を経由してCOガスとH、ガスを主体とす る合成ガス14を得る第2の生産ラインとが設けられ、 合成ガス14とH、ガス9との併産を可能とするもので 20 る。次いで、塩化アンモニウム遠心分離機22によって ある。なお、分岐流路17を介して、第2酸性ガス除去 装置18に取込む合成ガスとCO転化装置7に取込む合 成ガスの割合を、希望するガスに応じてそれぞれのガス 切替弁16の開度を適宜変えながら、例えばメタノール 合成ガスを得たい場合は第2酸性ガス除去装置18に多 くの合成ガスを取込み、逆にH、ガスを多く得たい場合 はCO転化装置7に多くの合成ガスを取込むようにする ととができる。

【0036】なお、両酸性ガス除去装置15、18から 分離されたCO、ガスは合流され、循環ガスコンプレッ サ10により、炭酸ガス流路11を経由して一部は流動 化ガスとして流動層低温ガス化炉2に供給され、一部は 酸素ガスの稀釈剤として髙温ガス化炉5に供給される。 この酸素ガス稀釈剤としてのCO、ガスは、前記のよう に、従来用いられていた高圧スチームに代えて用いるた め、コストの低減となることに加えて、CO、を増すこ とによりCOの収率を髙めることができるという利点を 有している。

[0037]

【実施例4】図4において、有機性廃棄物1は流動層3 内にて流動媒体4を旋回させるようにした流動層低温ガ ス化炉2に投入され、流動層3において450~850 ℃、好ましくは450~650℃の比較的低温下で一次 ガス化される。生成した一次ガスはチャー等を同伴した 状態で髙温ガス化炉5に導入され、炉頂部への酸素ガス 12の吹込みによって1200~1600℃の高温下で 部分燃焼して二次ガスを生成する。次いで、生成した二 次ガスは、ガス洗浄塔6とCO転化装置7を経て酸性ガ ス除去装置8で処理されてCO、を分離し、H、ガス9 が得られることになる。

【0038】さらに、図示のように、酸性ガス除去装置 8からのCO、ガス流を分岐させ、CO、ガスの一部を 循環ガスコンプレッサ10により炭酸ガス流路11を経 由して低温ガス化炉2の流動層3に供給して流動化ガス として利用するとともに、またCO、ガスの一部を髙温 ガス化炉5に吹込む酸素ガス12に混合する形に供給し て酸素稀釈剤として利用する。

12

【0039】また、このガス化処理法においては、髙温 ガス化炉5の炉底からスラグロックホッパ20を介して スラグとともに抜き出した排水を排水処理工程で処理 し、塩化アンモニウムを生成させて回収できるようにし ているが、この実施例4の方法では、排水処理工程で塩 化アンモニウムを回収する際の塩化アンモニウム分離水 の一部を低温ガス化炉2及び/又は高温ガス化炉5に注 入するものである。すなわち、排水処理工程としての塩 化アンモニウム回収設備において、少量の塩化アンモニ ウムを含有する排水は図示しない加熱装置と蒸発缶を経 由して濃縮され、さらに、図示の塩化アンモニウム晶析 缶21において濃縮され、塩化アンモニウムを晶析す 固液分離して塩化アンモニウム結晶を塩化アンモニウム 製品槽23に得る一方、塩化アンモニウム分離水24は

【0040】この塩化アンモニウム分離水24は、塩化 アンモニウム回収設備の循環水とするが、この循環水に は重金属等の不純物が含まれ蓄積傾向にあるので、一部 を分離水移送ポンプ26によって、低温ガス化炉2及び /又は髙温ガス化炉5に圧入的に注入する。この処理に より塩化アンモニウム分離水中の重金属等の不純物は高 温ガス化炉内の溶融スラグに固定されることになり、塩 化アンモニウム回収設備循環水系における不純物の蓄積 を防止することができる。

分離水タンク25に収容される。

[0041]

【実施例5】本実施例5に係る廃棄物ガス化処理におけ るガスおよび微粒スラグのリサイクル方法を図5に示す フロー図で説明する。とのガス化処理装置においては、 有機性廃棄物1を流動層3にて流動媒体4を旋回させる ようにした流動層低温ガス化炉2に導入し、450~8 50℃、好ましくは450~650℃の比較的低温下で 処理して一次ガス化させ、得られたガス状物を未燃チャ ーを同伴させた状態で後段の髙温ガス化炉5に供給し、 炉頂部にガス化剤として導入した酸素ガス12により1 200~1600℃の高温下で二次ガス化し、次いで生 成した二次ガスをガス洗浄塔6で洗浄除塵し、CO転化 装置7でCOガスからCO、ガスへの転化を行い、酸性 ガス除去装置8で前記CO、ガスを分離してH、ガス9 ・を得ている。

【0042】この実施例5の酸性ガス除去装置8で分離 されたCO、ガスは循環ガスコンプレッサ10により炭 50 酸ガス流路11を通って前記低温ガス化炉2と前記髙温

ガス化炉5に送られる。髙温ガス化炉5ではコストの高 い高圧スチームの代わりに、炉頂及び/又は炉側から吹 込まれ、ガス化剤としての酸素ガス12の稀釈剤となる のでランニングコストの低減に役立つ他、CO、ガスを 入れることによりCO転化反応平衡上からCOガス収率 の向上が期待できる。

【0043】また、髙温ガス化炉5の上部の燃焼室で溶 融された溶融灰は、その液滴が流下して下部の急冷室の 急冷水と接触し、未反応炭素分を巻き込んで微粒スラグ を生成する。この微粒スラグは炉底排出水とともにスラ 10 の分離水中の重金属等の不純物を溶融スラグに固定し、 リー水状態で排出され、スラグロックホッパ20に一次 貯留された後、排出される。排出された微粒スラグはス ラリー水状態でその後セトラ27に供給され、固液分離 が行われる。セトラ27の中心部に供給された微粒スラ グを含むスラリーは、セトラ27内を中心部から外周部 に流れる間に固形分と水とに分離され、セトラ27の上 部域で分離された清澄水はプロセス水として再利用され る。また、セトラ27の下部域に沈降した微粒スラグ は、 固形分濃度の比較的高いスラリー水状態でセトラ2 7の下部に配設された配管を通ってセトラ27の系外に 20 排出される。

【0044】スラリー水状態の微粒スラグはそのまま、 あるいは、予備湿式粉砕機28で予備粉砕した後、ポン プ29により微粒スラグ搬送ライン30を経由し、低温 ガス化炉2に圧入的に供給される。これにより、微粒ス ラグ中の炭素は水性ガス化反応により同伴する水との反 応により、CO及びCO、ガスを生成する。なお、この 時に供給される水分は、低温ガス化炉における原料廃棄 物の熱分解による全炭素分のガス化に貢献するものであ ることは勿論である。また、微粒スラグはスラリーの流 30 動性と粉砕に要する動力の点から、幾何平均径5~45 μm程度に予備粉砕されるのが好ましい。以上のよう に、この実施例5の方法によれば、従来未反応のまま処 分されていたスラグ中の炭素分を循環的にガス化反応に 供するので、ガス化処理装置全体での炭素転換率(ガス 化効率)を髙めることができる。

[0045]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明に係る廃 棄物ガス化処理におけるガスリサイクル方法によれば、 有機性廃棄物を前段の流動層低温ガス化炉、後段の髙温 40 ガス化炉でガス化処理し、生成ガスをガス洗浄塔、CO 転化装置および酸性ガス除去装置で処理して精製H,ガ スを得るガス化処理方法において、酸性ガス除去装置に より分離されたCO、ガスを流動層低温ガス化炉の流動 化ガスに使用するとともに、高温ガス化炉の酸素ガス稀 釈剤として使用することにより、高価な高圧スチームの 大量使用が不要となって経済性を高めかつCOガスの収 率を髙める効果が得られ、さらに、生成ガスのCO転化 装置を経由しない分岐流路を設けて酸性ガス除去装置に 接続させることによって、H。ガスに対するCOガスの 50

濃度を調整した多様な合成ガスの製造が可能になり、ま たさらに、生成ガス流路を分岐して直接別個の酸性ガス 除去装置に接続させることにより、従来のH、ガスに加 えて合成ガスを併産することが可能になる等、廃棄物ガ ス化処理において精製ガスに対応しても一層効果的なガ スリサイクル方法が提供できる。

【0046】また、低温ガス化炉及び/又は高温ガス化 炉に排水処理工程としての塩化アンモニウム回収設備か らの塩化アンモニウム分離水を注入することにより、こ 排水処理工程の循環水系における不純物の蓄積を防止 し、廃棄物ガス化処理において一層効率的で円滑なガス および排水のリサイクル方法を提供することができる。 【0047】さらに、高温ガス化炉で未反応炭素分を巻 き込んで生成する微粒スラグを炉底排水中に懸濁させた スラリー水を、好ましくは濃縮状態で低温ガス化炉内に 圧入することにより、再度ガス化反応に供することがで き、ガス化処理装置全体での炭素転換率を向上させ、廃 棄物ガス化処理において一層効果的なガスおよび微粒ス ラグのリサイクル方法が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に係る廃棄物のガス化処理に おけるガスリサイクル方法を示すフロー図である。

【図2】本発明の実施例2に係る廃棄物のガス化処理に おけるガスリサイクル方法を示すフロー図である。

【図3】本発明の実施例3に係る廃棄物のガス化処理に おけるガスリサイクル方法を示すフロー図である。

【図4】本発明の実施例4に係る廃棄物のガス化処理に おけるガスおよび排水のリサイクル方法を示すフロー図 である。

【図5】本発明の実施例5に係る廃棄物ガス化処理にお けるガスおよび微粒スラグのリサイクル方法を示すフロ 一図である。

【図6】流動層低温ガス化炉の流動化ガスとしてスチー ムおよびCO、ガスを使用した場合の反応速度定数と低 温ガス化炉の層内温度との関係を示す説明図である。

【図7】従来の廃棄物ガス化処理におけるガスリサイク ル方法を示すフロー図である。

【符号の説明】

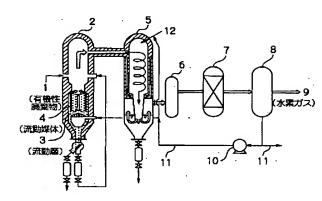
- 有機性廃棄物 1
- 2 流動層低温ガス化炉
- 3 流動層
- 4 流動媒体
- 5 髙温ガス化炉
- ガス洗浄塔 6
- 7 CO転化装置
- 8 酸性ガス除去装置
- 9 水素ガス
- 10 循環ガスコンプレッサ
- 1 1 炭酸ガス流路

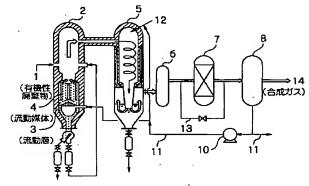
			(3)	142.2 2 2 2 2 2
	15			16
12	酸素ガス		* 2 2	塩化アンモニウム遠心分離機
1 3	分岐流路		2 3	塩化アンモニウム製品槽・
14	合成ガス		2 4	塩化アンモニウム分離水
1 5	第1酸性ガス除去装置		2 5	分離水タンク
16	ガス切換弁		2 6	分離水移送ポンプ
1.7	分岐流路		27	セトラ
18	第2酸性ガス除去装置		2 8	予備湿式粉砕機
19	分岐炭酸ガス流路	~	2 9	ポンプ
20	スラグロックホッパ		3 0	微粒スラグ搬送ライン
2 1	作化アンチェウム具括矢		* 10	

(9) ·

.【図1】

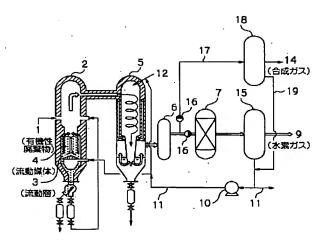


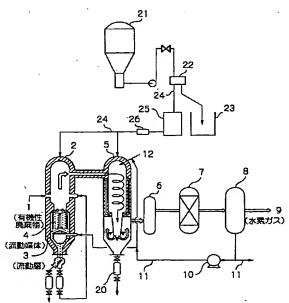




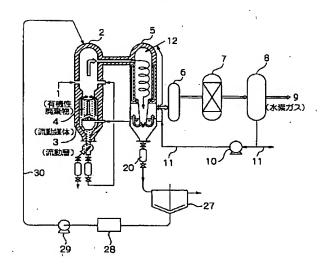
【図3】

【図4】

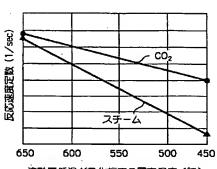






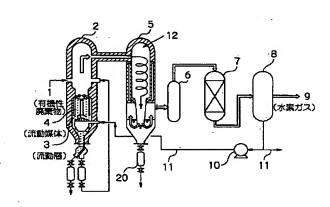


【図6】



流動層低温ガス化炉内の層内温度(℃)

【図7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FI		7- 73-	ド (参考)
C 0 2 F	1/58		C 0 2 F	1/58	Ρ	
			C 1 0 K	1/08		
C10K	1/08			3/00		
	3/00	•	F 2 3 G	5/027	ZABB	
F23G	5/027	ZAB	B 0 9 B	3/00	ZAB	

(72)発明者 寺内 誠

山口県宇部市西本町 1 丁目12番32号 宇部 興産株式会社宇部本社内

(72)発明者 三好 敬久

東京都大田区羽田旭町11番 l 号 株式会社 荏原製作所内

(72)発明者 藤並 晶作

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内